PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

53-009279

(43)Date of publication of application: 27.01.1978

(51)Int.CI.

B01J 17/00 // C01G 33/00

CO1G 35/00

(21)Application number: 51-082878

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

14.07.1976

(72)Inventor: SATO TORU

IWAMOTO HISAO

(54) ANNEALING METHOD FOR METALLIC OXIDE SINGLE CRYSTAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To anneal metallic oxide single crystal without causing devitrification of the surface of the single crystal and without being subjected to the influence of the powder by the heating of single crystal enfolded in the powder of other metallic oxide which does not fuse into the single crystal at a temperature at which no diffusion or no fusion of the powder into the single crystal is effected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53—9279

動Int. Cl². 識別記号

B 01 J 17/00 // C 01 G 33/00 C 01 G 35/00 ❷日本分類 13(7) D 5 15 P 0

99(5) A. 02

99(5) A 2

庁内整理番号 7158-4A 6953-41

6953—41 6370—57 6370—57 母公開 昭和53年(1978) 1 月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

知金属酸化物単結晶の焼鈍方法

顧 昭51-82878

②出 願 昭51(1976)7月14日

⑩発 明 者 佐藤透

@特

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑩発 明 者 岩本久夫

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 青木朗

外2名.

明 紐 警

1.発明の名称

金属酸化物単結晶の焼鈍方法 2.特許請求の範囲

- 1) 金属酸化物単結晶を加熱処理し該単結晶の内部盃を除去する焼鈍方法にかいて、前配単結晶を形成する金属酸化物と反応しない他の金属酸化物からなる粉末中に前配単結晶を埋め込み、前配粉末が前配単結晶に突質的に拡散或は融合しない温度で前配粉末及び単結晶を加熱せしめたことを特徴とする、金属酸化物単結晶の焼鈍方法。
- 2) 単結晶がニオブ酸リチウム (LiNbO₅)であり、粉末がメンタル酸リチウム (LiTaO₃)の粉末であることを特徴とする特許請求の範囲銀 1 項記載の金属酸化物単結晶の鏡鏡方法。
- 3.発明の詳細な説明

この発明は金属酸化物単結晶の内部 盛を除去する焼鈍方法に関する。

一般に金属像化物単結晶は成長中に熱的内部函 鈍方法において、前記単結晶を形成する金属酸化 を生じ易い。特に徳利形の単結晶を成長させるチ 2 物と融合しない他の金属酸化物からなる粉末中に

ョクラルスキー法においては、結晶の引上げ中に 肩部を生じ、ととは他の円筒形部分と比べて比放 熱量が大きいため特に肩部を中心として内部選を 生じ易い。そのため結晶材料として使用する前に、 金属取化物単結晶を焼鈍しなければならない。

この発明の目的は上記の欠点を解消することである。すなわちこの発明の目的は金属酸化物単結晶を加熱処理し、酸単結晶の内部盃を除去する焼 第方法において、前記単結晶を形成する金属酸化物と融合したのの全層機化物やなった。

特開 昭53-9279(2)

前記単結晶を選め込み、前配粉末が前記単結晶に 実質的に拡散或は融合しない遮底で前配粉末及び 単結晶を加熱せしめたことを特徴とする。金属酸 化物単結晶の焼鈍方法を提供することである。つ まり、金属酸化物単結晶例をはLiNbO3の焼ωの 融点がなれより高く、結晶機造が極めて類似し、 転配が安定な金属酸化物粉末例をはLiTaO3の粉 結晶が安定な金属酸化物粉末例をはLiTaO3の粉 を使用することにより焼鍋された単結晶表面が鋭 面となり、拡散、融合も生じないことが確められ た。

この発明の方法による金影散化物単結晶の競銃 方法としては、第2区に示すよりに、単結晶1を アルミナ容器に入れ、この単純晶の金銭を化物かの高い他の金銭を化物かの高い他の金銭を化物がある。 りなる粉末中に埋め込み、これによって単結晶に発動に加熱しまたは冷ができる。その技能に発統 時かよびその後の加工時において、単結晶が欠抗 することを観響に防止することができるよりになり、単結晶の歩密りは、従来の直接加熱・冷却 法による場合の参留りの約30%から70~80 1 参程度に向上した。

たとえばチョクラルスキー法によつて成長させ たニオブ嵌りチウム単結晶を焼鈍するときに、ア ルミナ容器4ピタンタル散りナウム粉末3を入れ、 5 とのなかにニオブ酸リチウム単結晶1を組め込ん だ後、恒温炉に入れて加熱する。とのニオブ酸り チウムの融点は1253℃でをつて、焼鈍温度は 1 1 5 0 ~ 1 2 0 0 ℃とする。このニオブ飯リチ 1 ウムの焼鈍温度は、キューリー点を基に実験的に 決めたものである。なおタンタル餃リチウムの般 点は1650℃である。これら、LINbO。及び LiTaO3は結晶構造が同じであり、タンタル酸リチ ウムはニオブ嵌りチウムと反応せず、また、鐃鈍 1 温度においてとれて実質的に拡散も融合もしない し、またぞれ自身で融合するとともないととが、 上町方法によりLiNbOsを焼鈍した際、単結晶表面 R矢透を生じなかつたと含りことより確認された。

ことではチョクラルスキー法によつて成長させ : たニオブ酸リチウム単結晶をタンタル酸リチウム

もちろんこれらの単結晶がチョクラルスキー法 以外の方法によつて成長させた単結晶であつても この発明によつて焼鈍することができることは明 らかであろう。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の焼鈍方法によつて、板に載せた 単総晶の街面図であり、 第2図はこの発明の焼鈍方法によつて、容器内の粉末中に埋め込んだ単純品の断面図である。

1 … 单 結 晶 、 2 … 板 、 3 … 粉 末 、 4 … 容 器 。

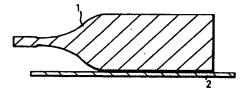
等 許 出 歐 人

富 士 通 株 式 会 社

整許出顧代理人

弁理士 青 木 朗 弁理士 内 田 幸 男 弁理士 山 ロ 略 シ





第 2 図

